

您现在的位置: 首页>新闻中心>新闻速递

中科院院长路甬祥向我所广大科技人员表示热烈祝贺 07.03.05

2007年03月05日 浏览次数



2月27日,在京召开的2006年度国家科学技术奖评选活动中,我所“高端硅基SOI材料研发和产业化”成果获得 2006年度国家科技进步一等奖,中国科学院院长路甬祥发来贺信,向我所及广大科技人员表示热烈的祝贺。

贺信中,路院长希望我所与时俱进,再接再厉,大力协作,开拓进取,不断创新,高举邓小平理论和“三个代表”重要思想的伟大旗帜,全面贯彻科学发展观,投身于建设和谐社会和创新型国家的伟大实践中,勇攀世界科技高峰,不断为我国经济建设、国家安全和可持续发展做出基础性、战略性、前瞻性的重大创新贡献。

附件: [路甬祥贺信](#)